(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



שונה לדום לובנה האביל היותה הרבוב הצופה בסובה משונה שני כל הובים בעובה מהובים בעובה במונים במונים במונים במונים

(43) 国際公開日 2004年12月29日 (29.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/112461 A1

(51) 国際特許分類7:

A01G 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/008606

(22) 国際出職日:

2004年6月18日(18.06.2004)

. (25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-176107

2003年6月20日(20.06.2003)]

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): サントリーフラワーズ株式会社 (SUNTORY FLOWERS LIMITED) [JP/JP]; 〒1020093 東京都千代田区平河町二丁目 1 3番 1 2号 Tokyo (JP). 株式会社東洋クオリティワン (TOYO QUALITY ONE CORPORATION) [JP/JP]; 〒1030022 東京都中央区日本構室町二丁目 1番 1号 Tokyo (JP).

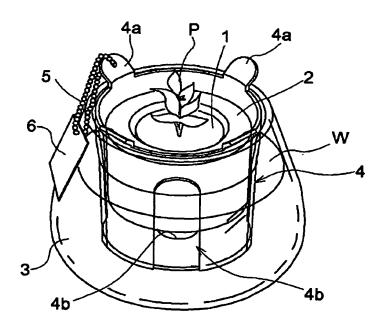
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ): 橋本島樹 (HASHIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒5670835 大阪府

表木市新堂三丁目 23-9 Osaka (JP). 宮川克郎 (MIYAGAWA, Katsuro) [JP/JP]; 〒5691121 大阪府高 根市真上町六丁目 9-1-3 1 2 Osaka (JP). 高津戸活 (TAKATSUTO, Katsu) [JP/JP]; 〒3500812 埼玉県川越 市下小坂 3 2 8-2 株式会社東洋クオリティワン川 越工場研究所内 Saitama (JP).

- (74) 代理人: 北村修一郎 (KITAMURA, Shuichiro); 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎五丁目 8 番 1 号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, IP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[链葉有]

- (54) Title: PLANT CULTURING BASE BODY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
- (54) 発明の名称: 植物栽培基体およびその製造方法



(57) Abstract: A plant culturing base body having all of water absorptivity, shape retainability, and flexibility which are required for culturing plants and a method of manufacturing the plant culturing base body. The plant culturing base body is formed by reacting at least water retainable filler, water, and urethane prepolymer against polyol.